

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10293311 A

(43) Date of publication of application: 04 . 11 . 98

(51) Int. Cl

G02F 1/1339

(21) Application number: 09100043

(71) Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing: 17 . 04 . 97

(72) Inventor: ITO OSAMU
KOMURA SHINICHI
YOKOKURA HISAO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

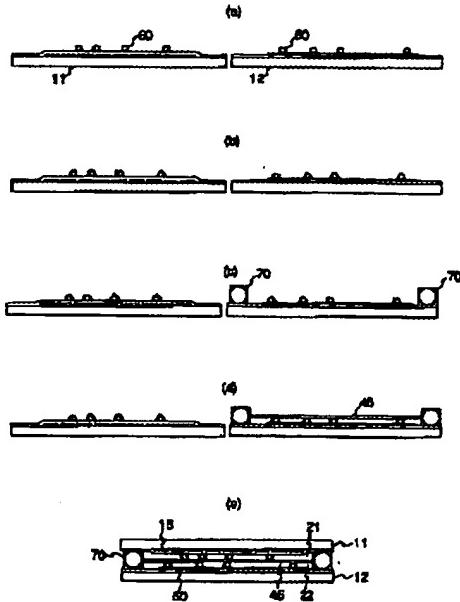
10 of the first and the second substrates 11 and 12.

(57) Abstract:

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflective type color liquid crystal display device having high contrast with a uniform cell gap, as well as high color purity by providing the first spacer beads for keeping a gap between a pair of a substrate and a thin film separator, and the second spacer beads for clamping the substrates as a pair.

SOLUTION: Fastened type beads 60 are dispersed where the first and the second substrates 11 and 12 are stacked, and then heated, thereby being fastened to the substrate 11 and 12. A sealant is printed on the substrate 11 for use as a seal part 10. Also, the sealant is mixed with beads. In this case, the diameter of each bead is taken at a sum of the thickness of the first and the second liquid crystal layers 21 and 22, the thickness of a thin film separator 45 and the thickness of a color filter 15. Also, the thin film separator 45 is stacked on the fastened beads on the second substrate 12, thereby assembling the first and the second substrates 11 and 12 with each other. In order words, the thin film separator 45 made of a vertical directivity polymeric film is used for separating the two liquid crystal layers 21 and 22, and held with one layer of the spacer beads of the seal part



特開平10-293311

(43) 公開日 平成10年(1998)11月4日

(51) Int. Cl. °

G 02 F 1/1339 5 0 0

識別記号

F I

G 02 F 1/1339 5 0 0

審査請求 未請求 請求項の数9

O L

(全7頁)

(21) 出願番号 特願平9-100043

(71) 出願人 000005108

(22) 出願日 平成9年(1997)4月17日

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 伊東 理

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式
会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 小村 真一

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式
会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 横倉 久男

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式
会社日立製作所日立研究所内

(74) 代理人 弁理士 小川 勝男

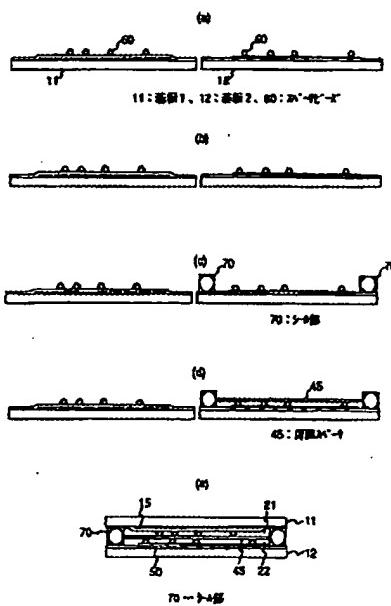
(54) 【発明の名称】液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】液晶層を通過する光を高効率に吸収でき、歪みのない薄膜セパレータを有し、セルギャップの均一な2層積層型の液晶層を有し、高コントラストで高輝度でかつ高色純度の液晶表示装置を提供すること。

【解決手段】液晶表示装置において、一対の基板と、その一対の基板に挟持された薄膜セパレータと、この一対の基板のそれぞれと薄膜セパレータに挟持された液晶層と、その液晶層に形成され、前記一対の基板のそれぞれと薄膜セパレータとの間隔を保持するように配置された第1のスペーサーピーブと、前記一対の基板の対向面端部に形成されたシール部と、前記シール部に形成され前記一対の基板を挟持するように配置された第2のスペーサーピーブとを有する。

図 2



【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の基板と、その一対の基板に挟持された薄膜セパレータと、前記一対の基板のそれぞれと前記薄膜セパレータに挟持された液晶層と、その液晶層に形成され、前記一対の基板のそれぞれと薄膜セパレータとの間隔を保持するように配置された第1のスペーサーピーズと、前記一対の基板の対向面端部に形成されたシール部と、前記シール部に形成され前記一対の基板を挟持するように配置された第2のスペーサーピーズとを有する液晶表示装置。

【請求項2】一対の基板と、その一対の基板挟持された薄膜セパレータと、その一対の基板のそれぞれと前記薄膜セパレータに挟持された液晶層と、前記液晶層に形成され前記一対の基板と薄膜セパレータの間隔を保持する第1のスペーサーピーズと、前記一対の基板の対向面端部に形成されたシール部と、前記シール部に形成された第2のスペーサーピーズとを有し、

前記薄膜セパレータは前記一対の基板の対向面よりも面積が小さく、
前記シール部の少なくとも一部は前記薄膜セパレータの外側に形成されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】請求項1又は2において、前記第2のスペーサーピーズの前記一対の基板に対する法線方向の長さは前記第1のスペーサーピーズの前記一対の基板の法線方向の長さよりも長いことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】請求項1又は2において、前記薄膜セパレータ近傍での液晶分子は前記薄膜セパレータに対して垂直に配向され、前記一対の基板のそれぞれの基板近傍での液晶分子はそれぞれの基板に対してほぼ平行に配向され、基板平面法線方向から見て前記第1の基板と前記第2基板界面の液晶分子は互いに直交する様に配向処理されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】請求項1又は2において、前記薄膜セパレータ近傍での液晶分子は前記薄膜セパレータに対して水平に配向され、前記第1の基板平面の法線方向から見て前記薄膜セパレータの両面での液晶配向方向は直交するようにならすことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】請求項1または2において、前記薄膜セパレータは垂直配向性の高分子フィルムであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】請求項1又は2において、前記薄膜セパレータは垂直配向膜を両面に塗布した透明薄膜であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項8】請求項1又は2において、前記薄膜セパレータは延伸して成膜化された2枚の高分子フィルムの積層体であり、前記2枚の高分子フィルムの延伸方向が直交する様に積層されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項9】請求項1又は2において、前記第2のスペーサーピーズの前記一対の基板に対する法線方向の長さは

前記第1のスペーサーピーズの前記一対の基板法線方向の長さの2倍以上であることを特徴とする2層積層型液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】2つの液晶層を有する2層積層型液晶表示装置に係り、特に、液晶層に2色性色素を含有するゲストホスト型の2層積層型カラー液晶表示装置の最適構造に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、一対の基板を二対利用した液晶表示装置があったが、これらは視差が生じていた。また、特に、2層直交積層型の液晶表示装置にカラーフィルタと組み合わせて反射型カラー液晶表示装置において問題となっていた。視差とは、使用者が観察する光が液晶表示装置に入射し、反射板で反射され、液晶表示装置から出射して使用者に到達する過程で入射時とは異なった画素に入り込む現象であり、視差が生じると、コントラスト比や表示色の彩度が低下する。この視差を解消するために、特開平7-159805号では液晶層の間に誘電体層を設け、液晶層を分割している。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平7-159805号の構成の液晶表示装置は、誘電体層と基板とをシール剤で接着する際に、基板間のギャップが所定のギャップにならず、光透過特性が変化するという問題があった。これは、薄膜セパレータを有さない液晶表示装置では通常一対の基板の間は液晶層と1層のスペーサーピーズを挟持しているので、ギャップを制御できるが、薄膜セパレータを用いる液晶表示装置ではセパレータを介して2層のスペーサーピーズを有し、基板と薄膜セパレータを接着する際に基板に圧力をかけると、それぞれの基板と薄膜セパレータとがスペーサーピーズのみを介して保持されているため、図7の様に、薄膜セパレータに中心に対して線対称にスペーサーピーズが形成されないところでは薄膜セパレータが非常に歪みやすく、基板間ギャップが均一でなくなるという問題があった。同様に、2層のスペーサーピーズで挟持されていたので基板自体の強度が低下するとともに、基板と薄膜セパレータを接着する分だけ接着力が低下し、剥離を起こしやすかつたために歩留まりが低下していた。

【0004】本発明の目的は、セルギャップを保持することで光透過特性が一定で、セル強度が強い2層積層型液晶表示装置、特に2層直交積層型液晶表示装置を実現することにある。

【0005】また、特開平7-159805号の液晶層の間の誘電体層（以後、薄膜セパレータとする）はごく薄いため、ラビング等の機械的なストレスによる配向処理方法は用いることができないという問題がある。また、ラビングできるように厚い誘電体を用いることも可能だが、

それでは誘電体を用いる利点が無くなってしまう。そこで、本発明のさらなる目的は、薄膜セパレータの歪まない液晶表示装置において、その薄膜セパレータとしてラビング以外の手法で液晶分子を様々な配向方向に配向させることができる薄膜セパレータを用いることにある。特に、2つの固有偏光の両方を充分に吸収でき、高コントラスト比、高輝度、高色純度が実現可能な2層直交積層型液晶表示装置を実現することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する手段としては、一対の基板と、その一対の基板挟持された薄膜セパレータと、その一対の基板のそれぞれと前記薄膜セパレータに挟持された液晶層と、前記液晶層に形成され前記一対の基板と薄膜セパレータの間隔を保持する第1のスペーサーピースと、前記一対の基板の対向面端部に形成されたシール部と、前記シール部に形成され前記一対の基板を挟持する第2のスペーサーピースとを有する構成とする。

【0007】上記構成に対して、さらに、第2のスペーサーピースの一対の基板に対する法線方向の長さは第1のスペーサーピースの一対の基板の法線方向の長さよりも長くした構成を加えてもよい。

【0008】同様な効果を生じる液晶表示装置の構成としては、一対の基板と、その一対の基板挟持された薄膜セパレータと、その一対の基板のそれぞれと薄膜セパレータに挟持された液晶層と、その液晶層に形成され一対の基板と薄膜セパレータの間隔を保持する第1のスペーサーピースと、基板の対向面端部に形成されたシール部と、前記シール部に形成された第2のスペーサーピースを有し、薄膜セパレータは前記一対の基板の対向面よりも面積が小さく、シール部は薄膜セパレータの外側に形成される構成が考えられる。

【0009】また、上記薄膜セパレータ近傍での液晶分子は前記薄膜セパレータに対して垂直に配向され、一対の基板のそれぞれの基板近傍での液晶分子はそれぞれの基板に対してほぼ平行に配向され、基板平面に対して法線方向から見て第1の基板と第2基板界面の液晶分子は互いに直交する様に配向処理されることが好ましい。また、薄膜セパレータ近傍での液晶分子は薄膜セパレータに対して水平に配向され、第1の基板平面の法線方向から見て薄膜セパレータの両面での液晶配向方向は直交するように配向処理されることが好ましい。

【0010】さらに、薄膜セパレータを垂直配向性の高分子フィルムである垂直配向膜を両面に塗布した透明薄膜にしてもよい。

【0011】また、薄膜セパレータは延伸して成膜化された2枚の高分子フィルムの積層体であり、前記2枚の高分子フィルムの延伸方向が直交する様に積層されているものでもよい。

【0012】

【発明の実施の形態】図2(e)に本発明の液晶表示装置の断面図を示す。薄膜セパレータ45は基板よりも面積が小さく、シール部70の内側に分布し、かつ表示部全体を覆う様に分布する。シール部には直径がシール部よりも内側に配置したスペーサーピースの直径よりも大きく、望ましくは2つの液晶層の厚みと薄膜セパレータの厚さの和に概略等しいスペーサーピースを混入する。2つの対向基板を薄膜セパレータを介さずシール部で直接に保持されるため、液晶セルの強度は従来の単層の液晶

10 セルと同程度にまで向上し、同様にセルギャップを均一にできる。また、接着面の数も従来の単層の液晶セルと同じであるため、剥離の発生も従来の単層の液晶セルと同程度に低い。

【0013】次に、薄膜セパレータで隔てられた2層の液晶層の配向方向を直交させるための手段について述べる。

【0014】延伸法により作成された高分子フィルムの多くは、その両面近傍における液晶分子を延伸方向に向けて水平に配向させる作用を有する。しかし、側鎖に長鎖アルキル基等のバルキリーな基を有する有機高分子からなる高分子フィルムには、垂直配向性を示すものもある。

【0015】薄膜セパレータを垂直配向性の高分子フィルムで形成する。また、2つの対向基板の液晶層と近接する側にはプレチルト角が45度以下となる水平配向性の配向膜を塗布する。これら2層の配向膜にラビング法により配向処理を施し、その配向処理方向は基板方線方向から見て直交する様に設定する。

【0016】或いはまた、薄膜セパレータに水平配向性の高分子フィルムの両面に垂直配向性のポリイミド膜を塗布したもの用いても、これと同様の液晶配向が実現される。

【0017】また、薄膜セパレータに水平配向性の高分子フィルムを2枚積層したもの用い、その2枚の高分子フィルムは、延伸方向が直交する様に積層する。対向基板の配向膜は垂直配向膜としても、水平配向膜としても良い。

【0018】以上的方法により、薄膜セパレータで隔てられた2層の液晶層の配向方向を直交させることができる。

【0019】本発明の実施の具体的な形態を以下に示す。

【0020】「実施例1」図1に本発明の液晶表示装置の液晶セルの構造を示す透視図を示す。

【0021】一対の基板の一方(以下、第1の基板と称する)はホウケイサンガラス製であり、厚さは0.7mmであり、配向膜、共通電極、平坦化層、カラーフィルタが順次積層されている。配向膜はポリイミド系高分子であり、層厚は1000Åであり、ラビング法により配向処理され、そのプレチルト角は10°である。共通電極

50

はITO製であり、層厚は1000Åである。平坦化層はエポキシ樹脂製であり、層厚は2μmである。カラーフィルタは染色法で作成し、透過率が最低になる波長での透過率はR, G, Bいずれのカラーフィルタでも約50%である。

【0022】一対の基板の他方(以下、第2の基板と称する)は第1の基板と同じ材質と厚さであり、配向膜、反射電極、絶縁層、アクティブ素子が順次積層されている。配向膜は第1の基板上のものと同様である。反射電極はAl製であり、層厚は2000Åである。絶縁層はSiNx製であり、層厚は1μmである。アクティブ素子は逆スタガ型の薄膜トランジスタである。反射電極は1画素を形成し、その形状は概略長方形であり、大きさは約100μm×900μmである。反射電極とアクティブ素子はスルーホールにより接続されている。

【0023】薄膜セパレータはポリイミド系高分子の薄膜であり、膜厚は2μmである。薄膜セパレータのポリイミド系高分子には、側鎖に長鎖アルキル基を有するもの用いた。薄膜セパレータ表面は側鎖の長鎖アルキル基によって覆われ、長鎖アルキル基は配向膜平面法線方向に向かって伸びていると考えられる。液晶分子は長鎖アルキル基に沿う様に配向し、結果として垂直配向となると考えられる。

【0024】その後の第1の基板、第2の基板に対する処理と組立てを図2に示す。第1の基板、第2の基板の各層が積層されている側に直径5μmの固着型ビーズを1cm²あたり200個の密度で分散した(図2

(a))。その後、基板を加熱し、固着型ビーズを基板上に固定した(図2(b))。次に、シール剤を第1の基板上に印刷し、シール部とした(図2(c))。シール剤中には、直径が1.3μmのビーズを混合した。シール剤中のビーズの直径は、第1の液晶層、第2の液晶層(各5μm、固着ビーズの基板に法線方向の等しいとする)と、薄膜セパレータの厚さ(2μm)と、カラーフィルタの厚さ(1μm)の和とした。第2の基板の固着ビーズ上に薄膜セパレータを積層し(図2(d))、次いで第1の基板、第2の基板を組立てて液晶表示素子とした(図2(e))。

【0025】基板平面法線方向から見た本発明の液晶表示素子上でのシール部と薄膜セパレータと表示部の分布を図3に示す。薄膜セパレータは表示部全体を覆い、かつシール部の内側に分布している。また、第1の基板、2の配向処理方向を図3に併記した。第1の基板、2の基板、第2の基板の配向処理方向は、基板平面法線方向から見て互いに直交する。

【0026】液晶層には、2色性色素を3重量%含有する誘電率異方性が正の液晶を用い、真空封入法により封入した。封入に要する時間は液晶の移動方向と配向処理方向のなす角度に影響され、この角度が小さいほど封入

時間は短くなる。配向処理方向と基板の4辺とのなす角を45°としたため、液晶封入時における主な液晶移動方向と配向処理方向のなす角は、第1の基板側、第2の基板側共ほぼ45°になる。そのため、液晶は第1の基板側、第2の基板側共ほぼ等しい速さで注入された。

【0027】薄膜セパレータとシール部の間に間隙があるため、液晶は第1の液晶層と第2の液晶層の間を行き来する。しかし、第1の液晶層と第2の液晶層の層厚と配向状態は保持されるため、表示には影響がない。

【0028】最後に駆動装置を接続して、図1に示した構成の2層直交型の液晶表示装置を作成した。液晶層は、薄膜セパレータ近傍で垂直配向、基板近傍で水平配向となるハイブリッド配向である。以上の液晶表示装置の作成過程において、所定以上のセルギャップの縮小や基板の剥離等は生じなかった。

【0029】反射率の印加電圧依存性を図5に示す。ノーマリクローズ型の印加電圧依存性であり、7Vの駆動電圧にて白表示の反射率は18.8%、黒表示の反射率は2.8%であり、コントラスト比は7.8:1であった。また、赤、青、緑、黄、シアン、マゼンダの色度を測定した結果を図4に示す。実用上充分に鮮やかなカラー表示が得られた。

【0030】以上の様に、垂直配向性の高分子フィルムからなる薄膜セパレータを用いて2つの液晶層を隔て、カラーフィルタを内蔵した第1の基板と反射電極を内蔵した第2の基板のシール部の1層のスペーサービーズでこれを保持した構造とすることにより、高コントラスト比で光学特性に優れた2層積層型液晶表示装置が得られた。

【0031】「実施例2」実施例1の液晶表示装置において、薄膜セパレータを以下の様にして作成したものに変えた。

【0032】厚さ2μmのポリエチレンテレフタレート製の高分子フィルムをガラス板上にテープで固定し、スピンドルコート法で垂直配向性の配向膜を塗布した。加熱処理後に有機高分子膜を裏返して再びガラス板上にテープで固定し、スピンドルコート法で垂直配向性の配向膜を塗布し、加熱処理した。配向膜は側鎖に長鎖アルキル基を有するポリイミド系高分子とした。

【0033】この場合にも視差が無く、かつ低分子液晶から成る2層直交型の液晶表示装置が作成でき、高反射率、高コントラスト比で色純度の高い反射型カラー液晶表示装置が得られた。

【0034】「実施例3」実施例1の液晶表示装置において、薄膜セパレータを以下の様にして作成したものに変えた。

【0035】厚さ2μmのポリエチレンテレフタレート製の高分子フィルムを延伸方向が直交する様に積層し、これを近接する基板の配向処理方向と延伸方向が直交する様に配置した。薄膜セパレータの厚さが4μmとなっ

たため、シール剤中のビーズの直径を $1.5\mu\text{m}$ に変えた。薄膜セパレータの近傍で液晶は水平配向するため、第1の液晶層、第2の液晶層はホモジニアス配向となり、その配向方向は薄膜セパレータの上下で直交した。

【0036】この場合にも視差が無く、かつ低分子液晶から成る2層直交型の液晶表示装置が作成でき、高反射率、高コントラスト比で色純度の高い反射型カラー液晶表示装置が得られた。

【0037】「実施例4」実施例3の液晶表示装置において、薄膜セパレータを近接する基板の配向処理方向と延伸方向が直交する様に配置した。これに伴い、液晶層は3重量%の2色性色素の他にメルク社製カイラル剤S 811を0.2重量%混合したものに換えた。第1の液晶層、第2の液晶層はねじれ配向となり、その配向方向は薄膜セパレータの上下で直交した。

【0038】この場合にも低分子液晶から成る2層積層直交型の液晶表示装置が作成でき、高反射率、高コントラスト比で色純度の高い反射型カラー液晶表示装置が得られた。

【0039】「実施例5」実施例3の液晶表示装置において、薄膜セパレータを近接する基板の配向処理方向と延伸方向が250度をなす様に配置した。これに伴い、液晶層は3重量%の2色性色素の他にメルク社製カイラル剤S 811を1.0重量%混合したものに換えた。さらに、第1、第2の基板の電極はマトリクス電極とした。第1の液晶層、2はねじれ配向となり、その配向方向は薄膜セパレータの上下で直交した。

【0040】この場合にも視差が無く、かつ低分子液晶から成る2層直交型の液晶表示装置が作成でき、高反射率、高コントラスト比で色純度の高い反射型カラー液晶表示装置が得られた。

【0041】また、薄膜セパレータを近接する基板の配向処理方向と延伸方向が250度をなす様に配置したが、180度から270度以内の角度であれば、同様な2層積層型液晶表示装置が実現できる。

【0042】「実施例6」図8に示すように実施例1の2層積層型液晶表示装置において、薄膜セパレータをシール部に挟み込む構成とした。

【0043】このように、シール剤に挟み込むように形成することにより、基板の端部を薄膜セパレータを介して2層のスペーサービーズで挟持することができないので、シール剤の歪みをさらに防止することができる。また、薄膜セパレータはシール部によって引っ張られているので、さらに、薄膜セパレータ全体を平坦化することができる。

「比較例1」図7に実施例1の液晶表示装置において、スペーサービーズを従来の2層積層型液晶表示装置のように、薄膜セパレータを介して2層形成した2層積層型液晶表示装置を示した。しかし、シール部のスペーサービーズによって薄膜セパレータが歪み、セルギャップが不均

一となり、表示特性が悪化した。

【0044】また、端部のスペーサービーズの分散度によって、それぞれのセルギャップを均一することができなかった。

【0045】「比較例2」実施例1の液晶表示装置において、薄膜セパレータを変え、延伸したポリエチレンテレフタートからなるものにした。第1の液晶層、2ともセパレータとの界面でセパレータの延伸方向に配向した。その結果、2層の液晶層の配向方向は直交にならなかった。

【0046】「比較例3」実施例1の液晶表示装置において、薄膜セパレータを変え、延伸したポリエチレンテレフタートからなるものにした。第1の液晶層、第2の液晶層とも薄膜セパレータとの界面で薄膜セパレータの延伸方向に配向した。その結果、2層の液晶層の配向方向は直交にならなかった。

【0047】駆動装置を接続して表示特性を測定したところ、白表示の反射率は25.5%と若干高いものの、黒表示の反射率は9.4%であり、コントラスト比は2.

20 7:1と大幅に低下した。それに伴い、色表示の色純度も大幅に低下した。

【0048】薄膜セパレータはラビング法等により配向処理ができないため、水平配向性の高分子フィルムを1層用い、これに表面処理等しない場合には2層の液晶層の配向方向を直交させることができなかった。

【0049】「比較例4」実施例1の液晶表示装置において、薄膜セパレータの分布を拡大し、端部に形成したシール部のスペーサービーズ領域まで広くした。この液晶表示装置の断面図を図6に示す。薄膜セパレータの分布の拡大に伴い、液晶表示素子の製造方法も以下の様に変更した。第1の基板と第2の基板の両方にシール部を形成した。カラーフィルタを有する第1の基板のシール剤に混合するスペーサービーズの直径は、第1の液晶層の層厚(5μm、固着ビーズの直径に等しいとする)とカラーフィルタの層厚(1μm)の合計である6μmとした。第2の基板のシール剤に混合するスペーサービーズの基板垂直方向の長さは、第2の液晶層の層厚(5μm、固着ビーズの直径に等しいとする)に等しくした。薄膜セパレータを第2の基板に積層した後、その上に第1の基板を積層した。

【0050】この様にして製造した液晶表示素子の断面を図7に示す。2つの基板は2つのシール部と薄膜セパレータを介して保持されているため、2つのシール部に挟まれた薄膜セパレータに応力が加わり、規定したセルギャップが実現できなかった。また、接着面が増加しているために、剥離しやすくなっていた。

【0051】製造過程において、薄膜セパレータのシール部に近接する部分に亀裂がしうじた。また、接着面からの剥離が生じた。

【0052】

【発明の効果】以上により、セルギャップの均一な高コントラスト比を有し、高色純度の反射型カラー液晶表示装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示装置の液晶セルの構造を示す透視図である。

【図2】本発明の液晶表示装置の組立て方法を示す図である。

【図3】本発明の液晶表示装置の表示部と薄膜セパレータとシール部の分布状況及び配向処理方向の関係を示す図である。

【図4】本発明の液晶表示装置の反射率の色表示の色度を示す図である。

【図5】本発明の液晶表示装置の反射率の印加電圧依存性を示す図である。

【図6】比較例4における液晶表示装置の液晶セルの構造を示す断面図である。

【図7】比較例4における液晶表示装置の液晶セルの端部での断面図を示す。

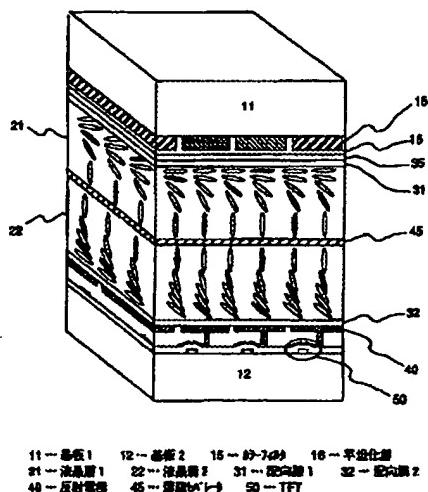
【図8】本発明における液晶表示装置の液晶セルの構造を示す断面図である。

【符号の説明】

10 10…基板、11…第1の基板、12…第2の基板、15…カラーフィルタ、16…平坦化層、21…第1の液晶層、22…第2の液晶層、31, 32…配向膜、35…共通電極、40…反射電極、45…薄膜セパレータ、50…TFT、60…スペーサーズ、70…シール部、75…封入口、80…表示部、91…第1の基板近傍での第1の液晶層の配向方向、92…第2の基板近傍での第2の液晶層の配向方向、93…液晶の注入方向。

【図1】

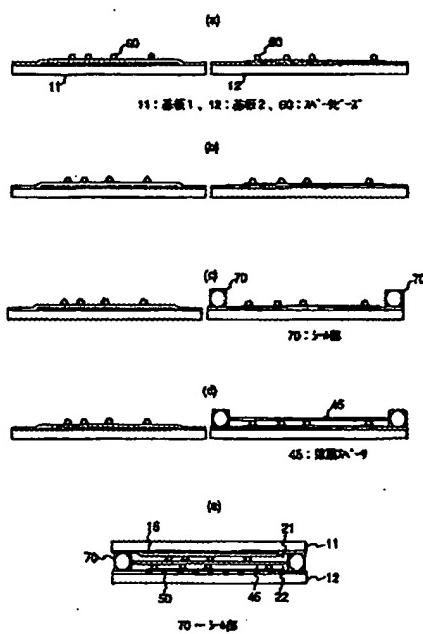
図1



11…基板1 12…基板2 15…カラーフィルタ 16…平坦化層
21…液晶層1 22…液晶層2 31…配向膜1 32…配向膜2
40…反射電極 45…薄膜セパレータ 50…TFT

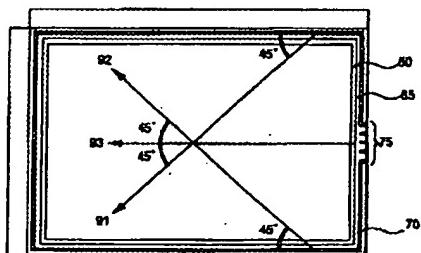
【図2】

図2



【図3】

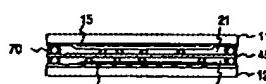
図3



75…封入口 80…表示部 85…導電性樹脂
91…基板1近傍での液晶層1の配向方向
92…基板2近傍での液晶層2の配向方向 93…液晶の注入方向

【図6】

図6



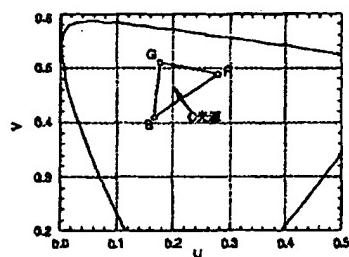
【図7】

図7



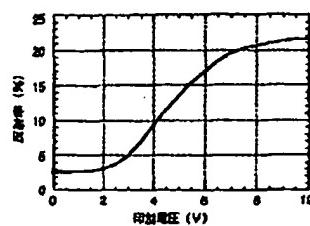
【図4】

図 4



【図5】

図 5



【図8】

図 8

